(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 1. Juli 2004 (01.07.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/055245 A3

C25D 5/18 (51) Internationale Patentklassifikation7:

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE2003/004155

(22) Internationales Anmeldedatum:

16. Dezember 2003 (16.12.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 102 59 362.0

18. Dezember 2002 (18.12.2002) DE

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): DE VOGELAERE, Marc [BE/DE]; Borkumer Strasse 17, 13581 Berlin (DE).

KÖRTVELYESSY, Daniel [DE/DE]; Hohefeldstrasse 6, 13467 Berlin (DE). REICHE, Ralph [DE/DE]; Bulgenbachweg 15, 13465 Berlin (DE). ANTON, Reiner [DE/DE]; Bergahornstrasse 12, 47443 Moers (DE).

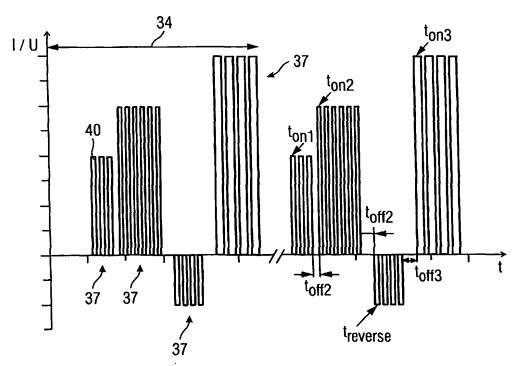
- (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München
- (81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- (88) Veröffentlichungsdatum des internationalen 2. September 2004 Recherchenberichts:

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: METHOD FOR THE DEPOSITION OF AN ALLOY ON A SUBSTRATE
- (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM ABSCHEIDEN EINER LEGIERUNG AUF EIN SUBSTRAT



(57) Abstract: In previously known electrodeposition methods, alloys can be deposited only badly on a substrate from the components thereof. The inventive method allows an alloy layer to be deposited on a substrate (13) by pulsing the current/voltage used for electrode position.

WO 2004/055245 A3



Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Interional Application No

	e.	PCITDE 0	3/04155
A. CLASSII	FICATION OF SUBJECT MATTER C25D5/18		*
110 /	C23D3/18		
ŀ			
	International Patent Classification (IPC) or to both national classificat	lon and IPC	
	SEARCHED cumentation searched (classification system followed by classification	n symbols)	
·IPC 7	C25D .		
Documentat	ion searched other than minimum documentation to the extent that su	ch documents are included in the fields	searched
Electronic d	ala base consulted during the international search (name of data base	e and, where practical, search terms us	ed)
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ, COMPENDEX		
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	vant passages	Relevant to daim No.
			-
X	US 5 935 407 A (NENOV KRASSIMIR P	ET AL)	1,2,4-8
ł	10 August 1999 (1999-08-10) column 4, lines 9-22,37-56		
	column 6, lines 13-26		
	example 1	•	
х	DATABASE WPI		1-7
] "	Section Ch, Week 200424		
1	Derwent Publications Ltd., London	, GB;	
	Class M11, AN 2004-249196 XP002282825		
	-& DK 173 515 B (BJORNO L)		
1	22 January 2001 (2001-01-22)		
	abstract 		
	_	/	
X Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are liste	d in annex.
° Special ca	ategories of cited documents :	*T* later document published after the 1	nternational filing date
	ent defining the general state of the art which is not	or priority date and not in conflict w	ith the application but
"E" earlier	dered to be of particular relevance document but published on or after the international	invention "X" document of particular relevance; the	e claimed Invention
filing o	date ent which may throw doubts on priority, claim(s) or	cannot be considered novel or can involve an inventive step when the	not be considered to
which	to alterat to antick the title of the date of an attention	"Y" document of particular relevance; the cannot be considered to involve an	e claimed invention Inventive step when the
	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means	document is combined with one or ments, such combination being ob-	more other such docu-
	ent published prior to the international filling date but han the priority date claimed	in the art. "&" document member of the same pate	ent family
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the international s	search report
,	. June 2004	17/06/2004	
Name and	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2	Authorized officer	
	NL 2280 HV Rijswljk TeL (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	Zech, N	
1	Fax: (+31-70) 340-3016	20011, 11	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PC17DE 03/04155

		PC17DE 03/04155
	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category °	Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DATABASE WPI Section Ch, Week 199011 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class M11, AN 1990-078795 XP002281077 & JP 02 030790 A (SEIKO DENSHI KOGYO KK) 1 February 1990 (1990-02-01) abstract	1-3
X	BONHOTE CH ET AL: "Microstructure of Ni-Cu multilayers electrodeposited from a citrate electrolyte" ELECTROCHIMICA ACTA, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, BARKING, GB, vol. 42, no. 15, 1997, pages 2407-2417, XP004074760 ISSN: 0013-4686 page 2, column 2 page 3, column 1	1,2,4,6, 7,9,10
X	DE 22 61 782 A (BATTELLE INSTITUT E V) 20 June 1974 (1974-06-20) claims 1,2 page 4, paragraph 3	1,5-7,9
Α	EP 0 443 877 A (BAJ LTD) 28 August 1991 (1991-08-28) page 2, lines 50-54 page 4, lines 31-33 page 5, lines 30-37 page 6, lines 3-9 claims 1,14	1,2,8
P,A	DE 102 59 365 A (SIEMENS AG) 30 October 2003 (2003-10-30) the whole document	1-10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Tormation on patent family members

Interrectional Application No PC17 DE 03/04155

					! '	CITUL	05/ 04100
	tent document in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
US	5935407	Α	10-08-1999	AU	741526	B2	06-12-2001
-				AU	1061999	Α	31-05-1999
				CA	2306781	A1	20-05-1999
				CN	1278873		03-01-2001
				EP	1042541		11-10-2000
				JP	2001522944		20-11-2001
				NO	20002187		04-07-2000
				WO	9924647		20-05-1999
				US	6194086	B1 	27-02-2001
DK	173515	В	19-06-2000	DK	165698	Α	19-06-2000
JP	2030790	Α	01-02-1990	NONE			
DE	2261782	Α	20-06-1974	DE	2261782	A1	20-06-1974
EP	0443877	Α	28-08-1991	GB	2241506	Α	04-09-1991
				CA	2036904		24-08-1991
				DE	69100853		10-02-1994
				DE	69100853		21-04-1994
				ΕP	0443877		28-08-1991
				ES	2047373		16-02-1994
				JP	3304104		22-07-2002
				JP	4218698		10-08-1992
				US	5076897	A 	31-12-1991
DE.	10259365	Α	30-10-2003	DE	10259365	A1	30-10-2003
				WO	03085174	A2	16-10-2003

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Interregionales Aktenzelchen
PCT/DE 03/04155

A. KLASSIF	ZIERUNG DĘS	ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7	C25D5/1	8

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 C25D

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, COMPENDEX

Categorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
K	US 5 935 407 A (NENOV KRASSIMIR P ET AL) 10. August 1999 (1999-08-10) Spalte 4, Zeilen 9-22,37-56 Spalte 6, Zeilen 13-26 Beispiel 1	1,2,4-8
(DATABASE WPI Section Ch, Week 200424 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class M11, AN 2004-249196 XP002282825 -& DK 173 515 B (BJORNO L) 22. Januar 2001 (2001-01-22) Zusammenfassung	1-7

X	Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

X Siehe Anhang Patentfamille

- Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen
- "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- "E" ätteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zwelfelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,
- eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

 Po Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann alleh aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche

Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts

1. Juni 2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NI. – 2280 HV Riiswilk

NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

17/06/2004

Bevollmächtigter Bediensteter

Zech, N

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PC170E 03/04155

	PC17DE	03/04155
C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie°	Bezelchnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DATABASE WPI Section Ch, Week 199011 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class M11, AN 1990-078795 XP002281077 & JP 02 030790 A (SEIKO DENSHI KOGYO KK) 1. Februar 1990 (1990-02-01) Zusammenfassung	1-3
X	BONHOTE CH ET AL: "Microstructure of Ni-Cu multilayers electrodeposited from a citrate electrolyte" ELECTROCHIMICA ACTA, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, BARKING, GB, Bd. 42, Nr. 15, 1997, Seiten 2407-2417, XP004074760 ISSN: 0013-4686 Seite 2, Spalte 2 Seite 3, Spalte 1	1,2,4,6,7,9,10
X	DE 22 61 782 A (BATTELLE INSTITUT E V) 20. Juni 1974 (1974-06-20) Ansprüche 1,2 Seite 4, Absatz 3	1,5-7,9
A	EP 0 443 877 A (BAJ LTD) 28. August 1991 (1991-08-28) Seite 2, Zeilen 50-54 Seite 4, Zeilen 31-33 Seite 5, Zeilen 30-37 Seite 6, Zeilen 3-9 Ansprüche 1,14	1,2,8
P,A	DE 102 59 365 A (SIEMENS AG) 30. Oktober 2003 (2003-10-30) das ganze Dokument	1-10

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Januar 2004)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichut die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen
PC170E 03/04155

						· ·
	cherchenbericht tes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US	5935407	A	10-08-1999	AU	741526 B2	06-12-2001
-		• •		AU	1061999 A	31-05-1999
				CA	2306781 A1	20-05-1999
				CN	1278873 T	03-01-2001
				EP	1042541 A1	11-10-2000
				JP	2001522944 T	20-11-2001
				NO	20002187 A	04-07-2000
				WO	9924647 A1	20-05-1999
				US	6194086 B1	27-02-2001
DK	173515	В	19-06-2000	DK	165698 A	19-06-2000
JP	2030790	Α	01-02-1990	KEI	NE	
DE	2261782	Α	20-06-1974	DE	2261782 A1	20-06-1974
EP	0443877	A	28-08-1991	GB	2241506 A	04-09-1991
				CA	2036904 A1	24-08-1991
				DE	69100853 D1	10-02-1994
				DE	69100853 T2	21-04-1994
				EΡ	0443877 A1	28-08-1991
				ES	2047373 T3	16-02-1994
				JP	3304104 B2	22-07-2002
				JP	4218698 A	10-08-1992
				US 	5076897 A	31-12-1991
DE	10259365	Α	30-10-2003	DE	10259365 A1	30-10-2003
				WO	03085174 A2	16-10-2003